$Hg_{1-x}Cd_{x}Te$ 的共振拉曼散射*

黄仕华 莫玉东

(昆明理工大学理学院,昆明 650051;昆明物理研究所,昆明 650223)(2000年10月5日收到,2000年11月22日收到修改稿)

当入射光的光子能量接近 $H_{g_{1-x}}Cd_x$ Te 的 $E_0 + \Delta_0$ 时 发现了 $H_{g_{1-x}}Cd_x$ Te 的共振拉曼散射 ,观察到了" 禁戒 "共振增强拉曼散射 ,同时也观察到了二级共振拉曼散射. 分析了非共振条件下能在样品的(100)面观察到微弱的" 禁戒 "TO₂ 模以及在共振条件下" 禁戒 "TO₂ 模大大增强的原因. 通过分析 ,发现由双 LO 声子引起的二级共振拉曼散射主要由带内的 Fröhlich 相互作用造成的.

关键词:Hg_{1-x}Cd_xTe,共振拉曼散射,"禁戒"共振增强 PACC:7830,7280E

1 引 言

Hg_{1-x}Cd_xTe(MCT)是研制红外探测器的重要材 料 同时也是研究各种基本的相互作用的一种重要 的合金系统¹¹. 拉曼散射研究的是电子 – 声子之间 的相互作用 ,由于声子对周围环境非常敏感 ,因而拉 曼散射可以获得空间量级为晶格常数的有关晶体的 信息.

声子散射主要通过虚的居间电子跃迁而发生 的,对于带间跃迁能量附近的入射和散射光子来讲, 必然出现拉曼截面结构,该结构可用于研究电子跃 迁, 共振拉曼散射最重要的应用是阐明散射机理 (总是电子 – 声子相互作用的某些形式),并推断出 电子 - 声子相互作用常数或形变势. 极性材料的纵 向光学(LO)声子散射的散射截面中 除了横向光学 (TO) 声子散射的形变势这一项以外,还包括一个通 过线性光电效应由 Fröhlich 相互作用的项^[2] 线性光 电系数可以描述为扰动电场的带间效应(即与10 声子有关),电场作用于受激电子 - 空穴对的带内 效应,对确定 LO 声子近共振散射概率也是重要的. 然而,在Fröhlich相互作用的情况下,它们仅对"禁 戒'散射有贡献. Martin 和 Damen 讨论了禁戒偏振 组态中 LO 声子的近共振现象,该现象是由 LO 声子 的电场造成的(Fröhlich 相互作用)^{3]}.通常只有在 平行偏振的入射和散射场中才出现,由于是一种"禁

戒 '效应,它的共振散射比允许的 LO 声子和 TO 声子的散射更强烈. 在其他材料中也观察到了由 Fröhlich 相互作用引起的包含 Γ 附近两个声子的锐 共振的 2LO 散射^[4]. 在靠近能带边缘,杂质态对半 导体光学性质起着支配作用,在意味着"禁戒 '散射 存在另一种机制^[2]. 杂质态没有平移不变性,这打 破了动量守恒条件,于是声子波矢不由光子决定. $q \gg |k_1 - k_2|$ 的声子一牵连进去,就通过带内的 Fröhlich 相互作用,大大增强了和 q 有关的一级 LO 声子共振散射.

用拉曼散射的方法来研究 MCT 已有所报道. Mooradian 和 Harman 报道了 MCT 的拉曼散射^[5],文 中表明,此合金中的光学声子呈双模(类 CdTe 模 LO₁和 TO₁(154 cm⁻¹),类 HgTe 模 TO₂(121 cm⁻¹)和 LO₂(138 cm⁻¹))行为,纵向光学(LO)模和横向光学 (TO)模的频率随组分 x 的不同而改变. Amirtharaj 等已详细报道了 Hgo, Cdos Te 单晶的(100)(110), (111)面的拉曼光谱与入射光偏振方向的关系。他 们也发现了一个团聚模(135 cm⁻¹),一个反型层中 的耦合 LO 光子次价带激发(S_1) 132 cm⁻¹) 缺陷 模 Hg 空位 (108 cm⁻¹)⁶⁻⁸]. Lusson 和 Wagner 报道 了 Hg_{1-x}Cd_xTe(0.5 < x < 1.0)在入射光子能量接近 $E_0 + \Delta_0$ 能隙宽度的共振散射 他们发现了单 LO 声 子和双 LO 声子散射的共振增强,同时也发现了单 LO 声子和双 LO 声子的散射频率与组分 x 成线性 关系[9].

^{*}昆明理工大学校立基金(批准号 98010)资助的课题.

由于闪锌矿晶格不具有反演对称性,因而 MCT 在价带边缘形成由自旋 – 轨道相互作用产生的精细 分裂.在 $k \approx 0$ 处,价带分裂成所谓'重空穴"、"轻 空穴"、"分裂消失"几支,如图1所示.根据由 Hansen ,Schmit和 Casselmen 给出的计算 Γ_6 导带和 Γ_8 价 带之间的与组分 x和温度T有关的直接能隙 E_0 的经 验公式^[10]

 $E_0 = -0.302 + 1.93x + 5.35 \times 10^{-4} T(1 - 2x)$ - 0.810x² + 0.832x³



图 1 HgCdTe 的能带示意图

以及由 Nguyen van Huong 等给出的与组分和温度无 关的轨道 – 自旋裂距 Δ_0 为 0.92eV,则可以计算 出^[11]:在 77K下, $E_0 + \Delta_0$ 分别为 1.96eV(x = 0.76), 2.18eV(x = 0.86)和 2.41eV(x = 0.95).在本文中, 由于实验用的激光器输出的激光波长的关系,我们 选择了上述三种组分的 MCT,来研究它在 Γ_6 导带和 Γ_7 价带之间的能隙 $E_0 + \Delta_0$ 处的共振拉曼散射.

2 实 验

我们实验用的拉曼光谱仪为日本 JRS – 02A 型, 配有三种光源,它们分别是 Ar⁺ 激光器($\lambda = 514.5$ nm, $\hbar\omega = 2.41eV$),Kr⁺ 激光器($\lambda = 568.1$ nm, $\hbar\omega = 2.18eV$)和 He-Ne 激光器($\lambda = 632.8$ nm, $\hbar\omega = 1.96eV$).这种拉曼光谱仪用半波片及格兰 – 汤姆 逊棱镜作偏振测量,探测放大记录系统为 HTVR292 光电倍增管光子计数器系统.整个实验都在后向散 射的几何位形下进行的,拉曼测量是样品处在 77K 的温度下进行的. 本次实验用的样品是由昆明物理研究所提供, 全部样品都是用体晶方法生长的,n型样品的载流 子浓度为(1--3)×10¹⁴ cm⁻³,p型为(1--2)×10¹⁶ cm⁻³.我们选择样品的(100)(110)和(111)三个面 进行拉曼测量,在每次测量前,对样品都进行如下处 理:首先用 0.1 μ m 的 γ 铝氧粉配制的甲醇溶液进行 机械抛光,然后用 1:200 的比例配制的溴和甲醇溶 液(0.5% Br-Me)进行化学抛光.化学腐蚀在 5% Br-Me 溶液中进行,在腐蚀过程中样品不断地摇动. 最后样品放在甲醇溶液中清洗,并暂时保存在其中.

3 实验结果与分析

3.1 "禁戒"共振增强散射

在普通的拉曼散射中,对称选择定则使得从完整晶体的(100)面观察不到 TO 光学声子模,这是由于存在于晶体表面的内电场不能激活(100)面上的声子^[12]. 然而,在图 2(a)和(b)中可以观察到微弱的 TO 光学声子模,我们认为这是由于缺陷和无序的存在使得对称'禁戒'或 TO 模可以被激活. 具体来讲 材料中的一般缺陷(如点缺陷、位错等)破坏了晶体的对称性,从而使得对称选择定则失效 尽管晶体在结构上是完整的. 但由于 Cd 在 Hg 格点上的随机分布,导致了晶体在长程范围内的晶格排列有序被破坏,因而 q 不再是一个好量子数,布里渊区附近的声子能够被激活.



图 2 在 77K 以及不同波长的入射光照射下 _P型 H_{g0.24} Cd_{0.76} Te 的(100)面的拉曼光谱图

当 x = 0.76 时, $H_{g_{1-x}} Cd_x Te$ 的 $E_0 + \Delta_0 \approx$ 1.96eV, 当用 $\lambda = 632.8$ nm($\hbar\omega_L = 1.96eV$)作为入射 激光时,此时发生的拉曼散射为共振拉曼散射,正如 图 $\chi(c)$ 中所示. 从图 2 中可以看出 (c)中的 TO, 模 强度远大于(a)(b)中的 TO₂ 模强度. 这就是所谓 的'禁戒 "拉曼增强散射. 根据共振拉曼散射是"软" 选择定则"禁戒"的电四极子跃迁或者强偶极子跃 迁的近共振增强,一般可能比缩小因子(137)²¹大 (这个因子代表偶极子对四极子的强度之比),因此 "禁戒"线的拉曼散射强度可能比普通非共振的"允 许"线强. 还有一个原因就是,在共振拉曼散射中, 居间态1*i* 经常占有大的空间范围*a*,例如 Wannier 激子,在这种情况下,展开参数(*ka*)可能是大的,这 就导致了极化率和拉曼矩阵元的空间色散

3.2 双 LO 声子的二级共振拉曼散射

在图 3 中(a)和(c)分别是用波长为 514.5 nm 和 632.8 nm 的激光作为入射光 ,入射光的光子能量分 别为 2.41eV 和 1.96eV ,它与样品的 $E_0 + \Delta_0$ 相差较 大 ,因而为非共振拉曼散射 (മ(3)中的(b)是用波长 为 568.1 nm 的激光作为入射光 ,入射光的光子能量 为 2.18eV ,它与样品的 $E_0 + \Delta_0$ (约为 2.18eV)非常 接近 ,故此时发生的拉曼散射为共振拉曼散射 . 从 图 3 可以看出 (a) (b) (c)三个拉曼谱中左边的三 个散射峰分别是由 TO₂ 模、LO₂ 模、LO₁ + TO₁ 模造成 的 ,因此 (a) (c)中左边三个峰为普通的一级拉曼 峰 . 图 3(b)中的左边三个峰为一级共振拉曼峰 ,右 边三个拉曼峰分别是由 LO₁ + LO₁ 模、LO₁ + LO₂ 模、 LO₂ + LO₂ 模引起的 ,这是二级共振拉曼散射 . 图 3 的(a)和(c)中最右边的拉曼峰强度非常弱 ,可以说 在这两个拉曼散射没有发生二级共振拉曼散射 .



图 3 在 77K 以及不同波长的入射光照射下 』型 Hg0.14 Cd0.86 Te 的(111)面的拉曼光谱图

由 LO 声子引起的共振拉曼散射由二种机制造 成的. 一种为电子 – 声子的带内 Fröhlich 相互作用 机制 ,另一种为杂质诱导机制.杂质诱导机制包括 两个作用 ,一个为电子 – 声子相互作用 ,另一个为电 子 – 杂质的相互作用. 在由单 LO 声子引起的一级 共振拉曼散射中,虽然电子 – 杂质相互作用的贡献 在散射的微扰论中的展开项比电子-声子的带内 Fröhlich 相互作用的展开项高一级(属于第四级),但 是由于有较大的 q 矢量声子的产生,增强了与 q 有 关的 Fröhlich 相互作用,从而能产生一个双共振效 果^[13].

在由双 LO 声子引起的二级共振拉曼散射中, 由杂质诱导引起的双 LO 声子散射对拉曼散射截面 的贡献在散射微扰论至少属于一个五级过程,而带 内的 Fröhlich 相互作用为一个四级过程,故由杂质 诱导引起的双 LO 声子散射的贡献可以忽略不计. 因此,由双 LO 声子引起的共振拉曼散射主要是由 带内的 Fröhlich 相互作用造成的. 与 *q* 有关的带内 Fröhlich 相互作用增强了小波矢的散射(*q*≪布里渊 区的边界),这可以导致仅仅在靠近布里渊区中心的 地方才有的、包含了纵向光学声子(LO 声子)强的共 振散射. 图 4 是典型的由单 LO 和双 LO 声子引起的 拉曼散射.



图 4 典型的由单 LO 和双 LO 声子引起的拉曼散射 (a)一级拉 曼散射, $\omega_1 = \omega_s + \Omega$, $k_1 = k_s + q$ (b)杂质诱导的拉曼散射, $\omega_1 = \omega_s + \Omega$ (c)二级拉曼散射, $\omega_1 = \omega_s + \Omega_1 + \Omega_2$, $k_1 = k_s + q_1 + q_2$ (其中 H_{er} , H_{el}

4 结 论

当入射光的光子能量接近 $H_{g_{1-x}}Cd_x Te$ 的 E_0 + Δ_0 时 ,发现了 $H_{g_{1-x}}Cd_x Te$ 的共振拉曼散射 ,观察到 了" 禁戒 "共振增强拉曼散射 ,同时也观察到了二级

- 共振拉曼散射.分析了非共振条件下能在样品的 (100)面观察到微弱的"禁戒"TO2模以及在共振条 件下"禁戒"TO2模大大增强的原因.通过分析,发 现由双 LO 声子引起的二级共振拉曼散射主要由带 内的 Fröhlich 相互作用造成的.
- [1] R.K. Willardon, A. E. Beer, Mercury Cadmium Telluride (Academic Press, New York, 1981), p.5.
- [2] M. Cardona, Light Scattering in Solids (Springer-Verlag, 2nd ed. 1983) in Chinese J M. Cardona 主编 ;糜正瑜,毛佩芬译,固体中 的光散射(科学出版社,北京,1986),第 15 及 151 页].
- [3] R.M. Martin, T.C. Damen, Phys. Rev. Lett. 26 (1971), 86.
- [4] B. A. Weinstein, M. Cardona, Phys. Rev. 8 (1971), 2795.
- [5] A. Mooradian , T. C. Harman , in proceeding of the conference on the physics of semiconductor and Narrow-Gap semiconductors , edited by D. L. Carter , R. T. Bate (Dergamon Press , New York , 1971), p. 297.
- [6] P. M. Amirtharaj, K. K. Tiong, F. H. Pollak, J. Vac. Sci. Technol. A1(1983), 1744.

- [7] K.K.Tiong, P.M.Amirtharaj, P.Parayanthal, F.H.Pollak, Solid State Commun., 50(1984), 891.
- [8] P.M. Amirtharaj, K. K. Tiong, P. Parayanthal, F. H. Pollak, J. Vac. Sci. Technol., A3 (1985), 226.
- [9] A. Lusson, J. Wagner, Phys. Rev. ,B38 (1988), 10064.
- [10] G. L. Hansen, J. L. Schmit, T. N. Gasselman, J. Appl. Phys., 53 (1982), 7099.
- [11] C. Nguyen van Huong, C. Hinnen, R. Triboulet, P. Lemasson, J. Cryst. Growth, 72 (1985), 419.
- [12] G. W. Rubloff, E. Anastassakis, F. H. Pollak, Solid State Commun., 13(1973), 1955.
- [13] J. Meněndez, M. Cardona, Phys. Rev., B31(1985), 3696.

RESONANT RAMAN SCATTERING OF Hg_{1-x} Cd_x Te^*

HUANG SHI-HUA MO YU-DONG

(Kunming University of Science and Technology Kunming 650051, China; Kunming Institute of Physics, Kunming 650223, China)
(Received 5 October 2000; revised manuscript received 22 November 2000)

ABSTRACT

When the photon energy of an incident light is close to $E_0 + \Delta_0$ of $\operatorname{Hg}_{1-x} \operatorname{Cd}_x \operatorname{Te}$, we observe the resonant Raman scattering, "forbidden" resonant enhancement Raman scattering and the second-order resonant Raman scattering. We have analyzed the reason why we can observe the weak" forbidden" TO₂ mode from the principal (100) face of $\operatorname{Hg}_{1-x} \operatorname{Cd}_x \operatorname{Te}$ in the case of no resonant scattering; and also analyzed the reason why the "forbidden" TO₂ mode from the principal (100) face of $\operatorname{Hg}_{1-x} \operatorname{Cd}_x \operatorname{Te}$ in the case of no resonant scattering. According to our analysis, we find that the second-order resonant Raman scattering by two LO phonons is caused largely by the interband Fröhlich interaction.

Keywords : $Hg_{1-x}Cd_xTe$, resonant Raman scattering , "forbidden" resonant enhancement **PACC** : 7830 , 7280E

^{*} Project supported by the Fund of Kunming University of Science and Technolog(Grant No.98010), China.